⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公告

許 公 報(B2) ② 特

昭62-4189

@Int.Cl.4

砂発 明 者

砂代 理 人

繼別記号

庁内整理番号

❷❷公告 昭和62年(1987)1月29日

B 05 D 1/26 5/84 # G 11 B

Z - 7180 - 4F7314-5D

発明の数 1 (全8頁)

逸布方法 49発明の名称

> 願 昭54-93545 ②特

開 昭56-17661 砂公

昭54(1979)7月23日 29出

④昭56(1981)2月19日

勿発 明 B \oplus 者

康 則 小田原市扇町2丁目12番1号 富士写真フィルム株式会社

小田原市原町2丁目12番1号 富士写真フィルム株式会社

政 の発 明 者 近

裕

可

小田原市扇町2丁目12番1号 富士写真フィルム株式会社

内

富士写真フィルム株式 ⑦出 願人

野

真

会社

弁理士 深沢 敏男

審査官

外1名

南足柄市中沼210番地

静 義 主代

B

1

の特許請求の範囲

1 磁性塗布液を連続走行しているウェブに押出 し塗布装置によつて塗布する方法において、押出 し塗布装置のノズルにおける塗布液吐出速度を 速度をv₁ (m/sec)、ノズルからウエブ表面まで の距離をd (cm) とするとき

- (a) vo>0.3 (m/sec)
- (b) $3 (m/sec) > v_1 > 0.1 (m/sec)$
- $\{c\}$ $3>v_1/v_0$
- (d) 15 (cm) > d > 0.2 (cm)

なる条件で塗布することを特徴とする塗布方法。

- 2 上記(a)~(d)の条件で塗布した、ウェブ表面の 余剰塗布液を塗布部から独立した下流側の位置で 記載の途布方法。
- 3 上記余剰塗布液の計量工程の少くとも前又は 後で塗膜のスムージングを行なうことを特徴とす る特許請求の範囲第2項記載の途布方法。

発明の詳細な説明

本発明は改良された塗布方法に関し、更に詳細 には、磁気テープ製造用の塗布液を連続走行する 長尺支持体(以下「ウェブ」と称する。)に高速 かつ均一に塗布する方法に関するものである。

磁気テープ製造における磁性液の塗布には従来 からグラビア塗布方式、リバースロール塗布方 式、ドクターナイフ塗布方式、押出塗布方式等が vo (m/sec)、ウェブ表面における塗布液衝突 5 広く用いられている。しかしながら磁気テープ製 造用の塗布液は磁性を帝びる強磁性体とバインダ ーであるポリマーを主成分として更に必要に応じ て添加剤を加えた比較的濃厚な液のために、揺変 性、いわゆるチキソトロピツクな性質を有し、例 10 えば市販のブルツクフィールド粘度計により測定 した粘性係数が2poise以上の、高粘性液であるの が一般である。従つてこのような塗布液は常に所 定の値以上の剪断を与えておかないと、粘度が上 昇し、また凝集物が発生しやすいという独持の特 計量することを特徴とする特許請求の範囲第1項 15 性をもつている。さらにまた重要なことは、この ように取扱いが非常に面倒な塗布液が通常数μか ら数10µという極めて薄い支持体に塗布されなけ ればならないということである。

> 従つて、このような薄い支持体にチキソトロピ 20 ツクな塗布液を塗布する場合には、上述した各種 途布方式のいずれであつても、先ず塗り付けるこ と自体に高度な技術が要求され、まして、生産性 の向上を目的とし、ウェブの走行速度を例えば

120m/min以上にアップして高速塗布を行なお うとする場合には以下に述べる如き欠陥を生じる ために実現が非常に困難であつた。

例えば特開昭52-84242号公報には、第1図に 示す如く、押出し型塗布装置1のノズル2より塗 5 ウェブ表面までの距離をd (cm) とするとき 布液3を連続走行するウェブ4と逆方向に回転し ているコーテイングロール5表面に供給した後、 該コーティングロール5と逆方向に回転している メタリングロール6により塗布液3の第1次計量 をおこない、しかる後にバツキングロール7によ 10 を条件で塗布することによつて達成される。 り裏面を支持されているウェブ 4 に転写して塗布 し、更にドクターパツキングロール 8 とドクター ブレード 9 との間隙部において塗布液 3 の第 2 次 計量及び途膜の平滑化を行なうようにしたリバー しながらこの塗布方法により高速塗布を行なう場 合には次のような不具合があつた。

- ウェブ 4 が互に逆方向に回転するコーテイン グロール5とパツキングロール7とに挾まれて 走行するため、スピードがアップされると上流 20 示唆した記載は全く見当らないのである。 側ウェブと下流側ウェブに張力の不均衡を生 じ、この結果ウェブにたて皺が発生したり著し い厚味の不均一を生じる。
- ii 遠心力の作用により、コーティングロール5 に付着した塗布液が飛散し、ウェブ面に付着す 25 にされよう。
- iii 塗布部に複数個のロールを用いるため装置が 複雑となり、またメンテナンスが面倒である。

また他の例としては、特開昭53-115759号公報 より浮遊支持されたウエブ表面に一定速度以上の 衝突速度をもつて盗布するようにした押出し塗布 方式の途布方法が提案されている。

この方法によるときは塗布部の構造が非常に単 されるが、前述した如き極めて薄いウェブを安定 して浮遊支持させること自体が難しい上、スピー ドを増大することによりウェブの走行は一層不安 定となるために、盗布液を高速で均一に盗布する ことは極めて困難であつた。

本発明は従来途布方法の有する上記欠点を解消 し、途膜の品質を損うことなく、高速塗布のでき る盤布方法を提供することを目的とする。

本発明のかゝる目的は、磁性塗布液を連続走行

しているウェブに押出し盗布装置によつて盗布す る方法において押出し塗布装置のノズルにおける 塗布液吐出速度をv。(m/sec)、ウェブ表面にお ける絵布液衝突速度をv₁ (m/sec)、ノズルから

- (a) $v_0 > 0.3$ (m/sec)
- (b) 3 $(m/sec) > v_1 > 0.1 (m/sec)$
- (c) $3 > v_1 / v_0$
- (d) 15 (cm) > d > 0.2 (cm)

従来、押出し塗布方式による塗布方法におい て、ノズルから吐出される塗布液のウエブ表面に 衝突する速度v,についてあるいはノズルからウエ ブ裏面に至る距離dについてこの値を如何に設定 スロール方式の途布方法が提案されている。しか 15 するか等については夫々に単発的に検討され、ま た一般に知られて来たが、本発明の如く、ノズル における遼布液吐出速度voに着目した例は見当ら ず、まして上記v。, v1及びdの3者がか1る塗布 液の高速途布に有効に作用する因子であることを

> 本発明者等は上記目的を達成するために鋭意実 験を繰り返し、研究を重ねた結果、上記(a) 3 (d)の 条件を見い出したが、この内容及び効果等につい ては以下に詳述する実施例に基く説明から明らか

第2図は本発明の一実施態様である磁気テープ の製造工程における磁気材料塗布装置の概略側断 面図を示す。高速で連続走行するウエブ 4 はバツ キングロール7を通過するとき磁性体強布液3を には、磁気記録材料用塗布液を、裏面から流体に 30 塗布される。この塗布液 3 は塗布装置 1 の液留め 10に供給された後ノズル2から後述する所定の 速度をもつて吐出される。 塗布されたウエブ 4 は 下流側に設けられたドクターバツキングロール 8 を通過するときに眩ロールに対向して設けられた 純化されるので上記i)~iii)の如き欠点は解消 35 ドクターブレード 9 によつて余剰の塗布液 3 を掻 き落とされる。バツキングロール7とドクターバ ツキングロール8の間にはウエブ途膜を平滑化す るためのスムーザー11aが設けられ、同様にド クターバツキングロール 8 の下流側においてもス 40 ムーザー11bが配設され、ドクタープレード9 により計量された逸膜が平滑化される。こゝにス ムーザー11a,11bとしては、例えば特開昭 54-8646号公報に開示されている如き固体スムー ザー、すなわち、塗布液に対して不活性の材料、

5

例えばステンレススチール、炭素鋼等の金属、超 硬合金等の合金、ガラス、ポリテトラフルオルエ チレン、ポリアセタール樹脂(米国デユポン社商 品名「デルリン」)、ポリプロピレン等のプラスチ ツク材等が使用される。

なおフレキシブルスムーザーはスムージングの 際にウェブ走行方向に変形し塗膜厚に変動を生じ るので好ましくない。

ウエブ 4 は通常50m/min~300m/minの速度 で移送されるが、パツキングロール7及びドクタ 10 得られなくなる。 ーバツキングロール 8 に密着され、かつ一定の張 力を維持されるので、走行中にバタツキや幅方向 の振れを生じることがない。

塗布液3は図示しない送液系からある一定以上 の剪断速度をもつて液留め10に送られた後ノズ 15 れるよう制御されている。 ル2から吐出される。このときのノズル2からの 式、即ち

 $V_0 = q / s$ (m/sec)

(但し、sは前記ノズル2の間隙幅(m) qは前記ノズル2の単位当りの流量(m²/ sec))

によつて求められ、通常vo>0.3m/secに、好ま しくはvo>0.4m/secに、更に好ましくはvo>0.5 m/secに設定される。ここに吐出速度v。の0.3 25 た場合には噴流膜の幅方向両端が内側に縮む、い m/secなる値は塗布液3の均一な膜状噴流を形 成できる最小の吐出速度であり、これ以下では均 一な膜状噴流ができなくなり、更に小さな値にな るともはや膜そのものが形成されなくなる。

ェブ4にある一定以上の速度をもつて衝突する。 このときのウェブ4上における衝突点での塗布液 衝突速度をViとすると、このViは次式、

即ち $V_1 = \sqrt{V_0^2 \pm 2gd}$ ((m/sec)

(但し、gは重力加速度(9.8mにsec2) dは前記ノズル2からウェブ4に至る距離(m) 式中の+は吐出方向が下向き、一は吐出方向が上 向き)

によつて求められ、通常3m/sec>v₁>0.1m/ 更に好ましくは2m/sec>v1>0.2m/secに設 定される。この衝突速度viを0.1m/sec以下にす るとウェブ4の走行に伴う空気の巻き込みが大と なり、また3m/sec以上にすると衝突速度が大

となり、いずれの場合にも塗布液3のハジキ等を 生じるために満足するべき塗り付けができなくな

又、衝突速度v,は前記吐出速度v。と関連する因 5 子であり、通常3>v1/v0(この比を「引伸し比 率」と呼ぶ)、好ましくは2.5>v,/v。、更に好ま しくは2.5>v1/voに設定される。

この引伸し比率v,/v。を3以上に設定すると、 噴流による膜が破壊され、従つて均一な噴流膜が

なお、本盤布装置においては、上述した如き鈴 布液 3 の必要流速(すなわち吐出速度v。及び衝突 速度v₁)を得るため、送液系に送液ポンプ (図示 せず)等の加圧送液手段を設け、所望の値が得ら

次に、本途布装置においては、ノズル2からウ エブ4の表面に至るまでの距離(これを「ノズル 設定距離」と呼ぶ)を d で表わすと通常15cm> d >0.2cm、好ましくは10cm>d>0.3cm、更に好ま 20 しくは 5 cm>d>0.5cmに設定される。 すなわち ノズル設定距離 d を0.2cm以下に設定すると、ウ エブ幅方向における途布液の均一な途り付けが難 しくなり、又異物の詰まり、乾きの発生による歩 留りの低下を生じる。逆にdを15㎝以上に設定し わゆる縮流現象を生じるために塗膜の幅方向端部 の厚みが不均一となるからである。こゝでかゝる 縮流を防止するために、噴流膜の両端にいわゆる エッジガイドと呼ばれる案内板を設けることも考 ノズル2から吐出された塗布液3は走行するウ 30 えられるが、塗布液3が前述した如きチキソトロ ピツクでかつ凝集し易い性質を有するために、エ ツジガイド部に鑑布液3の乾きによる異物を発生 することになり好ましくない。

なお以上の場合、塗布装置1の液溜め10から 35 ノズル2の先端までの間隙の幅、これを「ノズル 間隙幅」と呼びsで表わすと通常2m>sに設定 される。このスリット間隙幅 s を 2 m以上にする と必要送液量が大となり実用的ではなくなる。ま た最小スリツト間隙幅は工作精度上決定されるも sec、好ましくは2.5m/sec>v₁>0.15m/sec、40 のであるが、実用的には0.03㎜以上が望ましい。 以上の条件でウェブ4に塗布された塗布液3の膜 厚はウエブ 4 の幅方向及び長さ方向全体に渡つて 均一となり、ほゞ所望の途膜厚が得られる。

しかしながら、磁気テープの如く、途膜厚が規

定された所定の寸法内にあること及び膜面が平滑 であることが要求される場合には、盤布液の計量 及び塗膜のスムージングを行なうのが一般であ

このため本途布装置においては、バツキングロ 5 ール7上でほぼ所定の膜厚をもつて設けられたウ ェブ4の途膜を、先ずスムーザー11aによつて ある程度平滑化し、その後ドクターブレード9に よつて計量し、さらにスムーザー11bによつて 再度平滑化するようになつている。このように第 10 1のスムージングを計量前に行なうと強膜面にあ る強布液の微細な凝集物が破壊され、これに続く 計量作業が容易となり、また計量後に第2のスム **-ジングを行なうことにより、更に微細な凝集物** 面が得られる。

こゝに鑑布液計量部のドクターバツキングロー ル 8 には表面を鏡面状に加工した金属ロールが用 いられ、これに対設されるドクターブレード9に は十分な剛性を有する材料が選ばれる。すなわち 20 ージングを行なつたが、強膜面の精度や形状等に ドクターブレード 9はドクターバツキングロール 8の幅方向に均一な間隙をもつて設置され、高速 で移送される高粘度塗布液を掻き落し最終塗布量 を得る関係上、剛性を有していることが不可欠で くない。

なお、上述した塗膜のスムージング及び計量は いずれも途膜が固化する以前に行なわれることは いうまでもないことである。

以上に詳述した如く、本途布方法によれば次に 30 実施例 掲げる効果が得られる。

- i ウェブが120m/min以上の高速で移送され ても、バツキングロールの上流側及び下流側に 張力の変動を生じることがないので極めて薄い ウェブでも常にバツキングロールに密着されて 35 安定移送されること。
- ii 前記リバースロール途布方式の如き、コーテ イングロールに付着した塗布液の飛散によるト ラブルが全くないこと。
- 距離dをそれぞれ前述した如き範囲に設定する ことにより、ウェブ走行速度がかなりの高速で あつても所望の膜厚に近い強膜が得られるこ ٤.

8

iv 途布と途膜の計量とがそれぞれ別個の場所で 行なわれるので、塗布部では塗膜の面質上及び 安定途布上に必要かつ十分な途布量を与えるこ とができること。

上記理由により、本途布方法によれば途膜の品 質を損うことなく高速塗布が実現されるが、この ことは後述する実施例からさらに一層明らかにさ れよう。本発明は上記態様に必ずしも限定される ものではなく、種々の変更が可能である。

本発明における歯布液は磁性体歯布液に限ら ず、一般には粘性係数が2poise以上の凝集しやす いチキソトロピックな液の全てを含むことができ る。

逸布液のウェブに対する吐出方向は第3図に実 も破壊されて、全幅に渡り光沢のある平滑な塗膜 15 線で示す塗布装置1aの如く、垂直下向きの外、 点線で示される塗布装置1b、1c、1dの如 く、傾斜方向、あるいは水平方向でも可能であ る。

> 前記態様においては塗膜の計量部の前後でスム 高度のものが要求されない場合はこれを省略する ことができ、また同様な理由により計量部を省く ことができる。

前記磁気テープの製造例においては、塗膜面の あり、従つて、エアナイフ等の計量手段は好まし 25 加工精度がたゞちに磁気テープの電磁変換特性に 影響を与えるために、かゝる工程が不可欠となる ことは説明を要しないことであろう。

> 次に本発明の効果を一層明確にするために実施 例を以下に掲げる。

第1変に示す組成の各成分をボールミルに入れ て十分に混合分散させたのち、エポキシ樹脂(エ ポキシ当量500)を30重量部を加えて均一に混合 分散させて磁性塗布液とした。

第 1

γーFe ₂ O ₃ 粉末(長径方向の平均 粒径0.5μの針状粒子、抗 磁 力 320エルステッド)	部量重008
塩化ビニルー酢酸ビニル共重合 体(共重合比87:13、重合度400)	30重量部
導電性カーボン	20重量部
ポリアミド樹脂(アミン価300)	15重量部

10

レシチン	6重量部
シリコンオイル (ジメチルポリ シロキサン)	3重量部
キシロール	300重量部
メチルイソブチルケトン	300重量部
n-ブタノール	100重量部

こうして得られた磁性塗布液の平衡粘度を島津 10 製作所製の島津レオメータRM-1により測定し たところ剪断速度が10sec⁻¹においては8poise、 又500sec⁻¹においては1poiseを示した。

上記磁性塗布液を第2図及び第3図に示される 塗布装置を用いて第2要に示す条件でポリエチレ 15 ンチレフタレートフイルム支持体に塗布した。

こゝに実験No. I はとくに薄いウェブの安定途布 適性について、実験No. II は途膜の電磁変換特性を 中心とした品質適性について

第 2 表

実験No.	I	П	Ш
ドクター間隙(μ)	35	120	60
途布直後の塗布膜(μ)	240	190	180
支持体の厚み(μ)	6	20	15
// 中語 (mm)	300	1000	1000
途布速度(支持体走行速 度)(m/min)	100	100	250
吐出方向	垂直上向	垂直	垂直下向
吐出速度v。(m/sec)	0.8	0.4	1.5
衝突速度v ₁ (")	0,76	0.8	2.05
引押し比vi/v。	0.95	2.0	1.4
ノズル間隙幅s(mm)	0.5	0.8	0.5
ノズルの設定距離d(cm)	0.3	2.4	10
乾燥後の(最終) <u>塗</u> 膜厚 (μ)	3	10	5

又、実験№.Ⅲは高速塗布適性についてを夫々主 眼においてなされたものである。この結果、

(i) 実験No. I については塗布部、スムージング 部、計量部を通過する支持体は常に安定し、又 所定の処理を終了し乾燥された塗膜の厚み変動 について検査したところ、支持体の長手方向及 び幅方向の厚み変動が±5%以下となり、6 μ という極めて薄いウェブでも安定塗布が可能で あることが立証された。

- (ii) 実験M. IIについては実験M. I と同様に塗膜の 厚み変動は±5%以下となり、表面の極めて平 滑な塗膜が得られた。さらに所定の乾燥工程を 得、規定の幅に裁断された磁気テープの特性を 調べたところ、第1図に示される従来のリバー スロール塗布方式により得られる磁気テープに 較べ、ドロップアウトが1/10以下であることが 判明した。
- (iii) 実験M.IIについては塗布速度をNo.I 及びNo.II の場合の2.5倍(250m/min)にアップし、磁性塗布液の塗布適性を調べたところ塗膜の厚み変動がNo.I 及びNo.II の場合に較べ若干増大したが、電磁変換特性に関しては何ら問題はなく、第1図に示される従来のリバースロール塗布方式に較べれば格段の向上が見られた。

なお、上記実験No.I ~No.Ⅲはいずれも本文で説 20 明した(a)~(d)の 4 つの条件を満すものであるが、 この外、これらの条件を満さぬ範囲、すなわち

- (a') 0.3 (m/sec)≥v_o
- (b') v₁≥3 (m/sec)及び 0.1 (m/sec)≥0.1
- 25 (c') $v_1/v_0 \ge 3$
 - (d') d≥15 (cm)及び0.2 (cm)≥d

についても当然に実験が行なわれ、かゝる(a')~(d')の条件によるときは本文にも詳述した如きの好ましからざる塗布欠陥を生じることが明ら

30 かにされている。

それらを証明するため、第1表に示したものと 同じ組成の磁性塗布液を用い、下記の条件で塗布 性について各パラメータの影響を調べた。

-1 塗布装置条件:

35
塗布装置内のポケットの内径

塗布液の吐出幅

ノズル間隙
<td rowspan="2" cmm with the composition of the compos

-2 支持体:

0 材質……ポリエチレンテレフタレート

厚み……20µm

幅……300元

走行速度……250m/min

なお、Vo, V1, V1/Vo, dが影響する塗布性

としては、スリット吐出点での膜形成状態、吐出点~衝突点間の膜形成状態、空気同伴によるスジの発生状態、衝突点での途布液ハジキの有無、縮流による厚みの不均一、異物乾きによるスジ発生の有無、等がある。

先ず、Voは前述したノズルからの塗布液吐出 時の噴流による模形成状態に影響するので、支持 体を使用せずに塗布液を下向きに吐出させ、その 吐出量の変化と吐出直後の膜形成状態を調べた。 その結果は第2衷の通り。

第 2 表

Vo(m/sec)	噴出直後の膜形成	
0.1	×	
0.15	×	
0.2	×	
0.25	×	
0.3	×	
0.35	0	
0.40	0	

× ·····・ 不良 〇 ·····・ 良い

Voは0.3m/secよりも大きな値が好ましいことが判つた。

次に、 V_1 は、前述した空気同判によるスジの 25 発生と衝突点での塗布液のハジキに影響するので、 V_0 を1.0m/secに固定し、dと塗布装置の向きを夫々変えることにより V_1 を変えて、 V_1 の塗布性に対する影響を調べた。

なお縮流による厚みの不均一と異物乾きによる 30 スジの発生は、dの効果によるものであるで、これらの塗布性は無視して空気同伴と衝突点での塗布液ハジキについて評価した。

その結果は、第3 表の通り。

第 3 表

V ₁ (m/sec)	強布ヘツ ド向き	空気同伴	衝突点で の塗布液 ハジキ
0.05	上	·×	0
0.1	上	×	0
0.15	上	0	0
1.5	下	0	0
2.0	下	0	0

V _i (m/sec)	塗布ヘッ ド向き	空気同伴	衝突点で の盗布液 ハジキ
2.5	下	0	0
3.0	下	0	×
3.5	下	.0	×

× ······· 衣良 〇 · · · · · · 良

V, は、0.1m/secより小さいと空気同伴が、 10 又、3m/secよりも大きいと塗布液ハジキを生ず ることが判つた。

又、VoとViを前述した好ましい範囲内に定めても、液引き伸し比率Vi/Voをいたずらに大きくすると噴流による膜が破壊されることは明白で15 あり、そこでVoとdを変えることによりVi/Voを変化させて、吐出点~衝突点間の膜形成状態を調べた。

なお、V₁の場合と同様に、縮流による厚み不 均一と異物乾きによるスジ発生はdの効果である 20 ので、これらの<u>塗</u>布性は無視して評価を行つた。

又、支持体は空気同伴と衝突点のハジキの発生 を排除するため静止状態とした。

その結果は、第4表の通り。

第 4 表

V _o (m/sec)	V ₁ (m/sec)	V1 /V0	吐出点~衝突 点間の膜形成
0.5	1.2	2.4	0
"	1.5	3.0	×
"	1.8	3.6	×
0.75	1.5	2.0	0
<i>"</i>	1.8	2.4	0
"	2, 1	2.8	0
"	2,4	3.2	×
1.0	2.0	2.0	0
"	2.5	2.5	0
"	3.0	3.0	0
"	3.2	3.2	×
"	3,5	3.5	×

× ······ 衣良 〇 · · · · · · 良

V₁/V₀か略3近傍で膜破壊が生ずることが判った。

次に、dは前述した縮流による塗布両端部厚塗

35

り及び異物乾きによるスジの発生に影響する。 そこでdは種々変化させて評価を行つた。 その結果は、第5表の通り。

第 5 表

Vo (m/sec)	d(cm)	異物、乾き によるスジ	縮流による 厚み変動
1.0	0.1	×	0
"	0.2	Δ	0
"	0.3	0	0
"	5.0	0	0
<i> </i>	10.0	0	0
"	12.5	0	0
"	15.0	0	Δ
"	17.5	0	×
1.5	0.1	×	0
"	0.2	۵	0
"	0.3	0	0
n l	5.0	0	0
"	10.0	0	0
n	12.5	0	0
"	15.0	0	Δ
"	17.5	0	×
"	20.0	0	×

× ······ 不良 Δ ······ や や 不良 〇 ·····・ 良

14

異物乾きスジは略d ≦0.1cmで、又、縮流による厚み変動はd≥15cmで悪化することが判つた。 以上の如く、本実施例により、

- ① 厚みが10µ以下のウェブに対しても塗布がで 5 きること
 - ② 塗布液の吐出方向が垂直上向き、下向きのいずれでもよいこと。
- ③ 塗布速度は100m/minの低速ではもちろんのこと、250m/minの高速であつても塗布ができること。
 - ④ 上記①~③のいずれの場合においても常に安定した塗布ができ、得られる塗膜も品質的に良好であること。

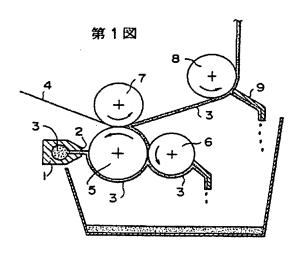
等の種々の知見が得られ、この結果本発明の有効 15 性が立証された。

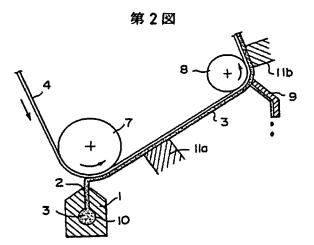
図面の簡単な説明

第1図は従来塗布方法の説明図、第2図は本発明の一実施態様を示す塗布装置の概略側断面図、第3図は本発明の要部の変更例を示す側断面図で20ある。

1…押出し塗布装置、2…ノズル、3…塗布液、4…ウェブ、7…バツキングロール、8…ドクターバツキングロール、9…ドクターブレード、10…液溜め、11a,11b…スムーザ

25 —。





第3図

